This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

		·

DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

008884442 **Image available**
WPI Acc No: 1992-011711/ 199202

XRPX Acc No: N92-008649

Electron emitter for picture display unit - has grid electrode and surface conduction electron emitting element on same substrate through insulation layer NoAbstract Dwg 2/6

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 3261024 A 19911120 JP 9056515 A 19900309 199202 B

Priority Applications (No Type Date): JP 9056515 A 19900309; JP 9056515 A 19900309

				•
			·	
	·			
		,		

DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03598124 **Image available**
ELECTRON EMITTER AND IMAGE DISPLAY

PUB. NO.: 03-261024 [**J** P 3261024 A] PUBLISHED: November 20, 1991 (19911120)

INVENTOR(s): KANEKO TETSUYA

TAKEDA TOSHIHIKO MISHINA SHINYA SAKANO YOSHIKAZU NOMURA ICHIRO ONO HARUTO

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 02-056515 [JP 9056515] FILED: March 09, 1990 (19900309)

INTL CLASS: [5] H01J-001/30; H01J-031/12; H01J-031/15

JAPIO CLASS: 42.3 (ELECTRONICS -- Electron Tubes); 44.9 (COMMUNICATION --

Other)

JAPIO KEYWORD: R044 (CHEMISTRY -- Photosensitive Resins)

JOURNAL: Section: E, Section No. 1167, Vol. 16, No. 64, Pg. 148,

February 18, 1992 (19920218)
ABSTRACT

PURPOSE: To enhance dimensional and positional precision of an electron source and a modulating electrode by giving opening construction to an insulating layer and the modulating electrode which are formed above the electron emitting portion of a surface conduction type electron emitting element formed on a substrate.

CONSTITUTION: A surface conduction type electron emitting element 2 is formed on a substrate 1 made of blue plate glass with thin film technology and electron emitting material is arranged in a 2.mu.m electrode gap 3. An insulating layer 5 which is open to the gap 3 is formed on the substrate 1 and a modulating electrode 6 which is open to the gap 3 is formed on the substrate 1 and the insulating layer 5. A face plate 7 made of blue plate glass has fluorescent substance 8 and metal back 9 formed on the surface and sealed to the substrate 1 with frit glass 10 to make up a panel. It is thus possible to enhance the dimensional and positional precision of an electron source 4 and the modulating electrode 6 up to that in manufacturing a semiconductor device.

(
		·	
			•
	•		

⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

@公開 平成3年(1991)11月20日

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-261024

⑤Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 H 01 J 1/30 A 9058-5E 31/12 B 6722-5 C 31/15 C 6722-5 C

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全8頁)

◎発明の名称 電子放出装置及び画像表示装置

②特 願 平2-56515

20出 願 平2(1990)3月9日

個発 明 者 子 金 哲 也 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 個発 明 者 武 B 俊 彦 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 @発 明 者 Ξ 品 伸 也 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 @発 明 者 野 坂 翦 和 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 仰発 明 者 野 林 蝕 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 個発 明 者 野 治 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 小 人 頣 他出 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 79代理 弁理士 豊田 姜雄 外1名

明 細 在

1. 発明の名称

電子放出装置及び画像表示装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 基板上に、電極間に電子放出部を有する表面 伝導形電子放出素子及びその上方に絶縁層を介し て変調電極を設け、かつ、該表面伝導形電子放出 素子の電子放出部上方の絶縁層及び変調電極が開 口した構造となっていることを特徴とする電子放 出装置。
- (2) 基板上に、複数の表面伝導形電子放出素子を 2 本の配線電極に並列接続したものを複数列設 け、その上に絶縁層を介して前記配線電極列に直 交方向に変調電極を設けてマトリックス構成と し、かつ、少なくとも表面伝導形電子放出業子の 電子放出部上方の絶縁層及び変調電極が開口した 構造となっていることを特徴とする電子放出装 置。
- (3) 請求項(1) 又は(2) 記載の電子放出装置の電

1

子放出側に、スペーサを介して放出電子の照射により画像を表示する画像表示部材を対向配置させた真空パネル構造を特徴とする画像表示装置。

3. 発明の詳細な説明

「廃業上の利用分野」

本発明は、同一基板上に表面伝導形電子放出素子及び変調電極を形成した電子放出装置及び、これらを用いた画像表示装置に関する。

[従来の技術]

従来、電子線を利用した画像表示装置は、ブラウン管を用いたCRT 装置の他に(大面積フラットパネルディスプレイを目指すものとして)、

- (1) ラインカソードからの熱放出電子を変調する タイプ、
- (2) 極微細突起表面からの電界放出電子を変調するタイプ、

等が研究開発されてきている。

かかる(1) の手段としては、従来SID 89. DIGEST P106. "A 40 in. Matrix-Driven High-Definition Flat-Panel CRT"に記載されているよ うに、ラインカソードに対し薄板金属を各々独立して成形し、これを変調、偏向電極として起デがる。これは、第4回に示がうた、ラインカソード 20から生じた熱電子が、さ産電極 21とグリッド電極 22に変調向されて、電圧 の加されている 蛍光体面 25に照射され、画像表示を行う構造となっている。

次に、前述(2) の手段としては、従来 Information Display 1/89 P17~P19 "Advanced tech--: nology flat cold-cathode CRTs"に記載されているように、基板上に金属から成る極微細突起とそこへ高電界を与えるためのゲート電極を 1 μm以下の寸法に近接して配置する構造となっている。

かかる構成は、第5図に示すように、基板上に 厚さ約3/4 μmの絶縁層27、その上に約1μm径の開 口を有したゲート電極26を設け、さらに、金属か ら成る極微細突起28をゲート電極26の開口径中心 に配置し、ゲート電極26に印加した電圧により高 電界を生じさせ、極微細突起28より電子流を生じ

3

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記従来例(1) では、電子放出 部や変調電極が各々独立した部材を組み立てる構 造であるため、次のような欠点があった。

- ①・電子光学的に変調電極の位置精度が重要であるが、各独立部材を組み立てるために高精度 化が難しい。
- ②・パネル化のための真空封着熱過程や電子放出 による発熱により、電子放出部や変調電極が 各々部材として独立しているために熱変形し 易く、表示画像の劣化を生じる。
- ③・変調電極等内部構造体が独立しているため、 真空パネル中では放熱効率が悪く、熱変形の 度合いが大きい。
- ④. 変調電極等の部材が独立しているため、大面 種化にする場合重量による部材の変形が発生 し、大版化が容易でない。

また、上記従来例(2) では、電界放出に必要な高電界を電子放出部先端に印加する必要があり、ゲート電極26を電子放出部(極微細

させるものである.

また、かかる構成をした素子を、第6図にでできる。ここで、第6図にでできる。ここで、第6図でできる。ここでで、第6図できる。 接続している 水平 定極 できる。 接続している 水平 走極 である。 今、 水平 走極 である。 今、 水平 走極 である。 今、 水平 走極 である。 年 を印加 に 放出 で に 返出 に 放出 で に 返出 に が で に より加速 照射し、 画像表示を行うことができる。

以上のような電子放出装置あるいは画像表表径径がは、砂えば、極微細突起28の先端径28と流、ゲート電径26の開口径寸法、極微細突起28とゲート電径26関口との位置関係等は、精密に制印とのなるの精度にサブミク大電を必要になったり、更には、電界放出しなくなる場合もある。

4

突起 28) 先端近傍に接近させた構造であるため、次のような欠点があった。

⑤・ゲート電極26と電子放出部(極微細突起28) 先端部の位置精度や寸法精度が1μm以下に厳 しく限定され、構造上均一に多数の素子列を 作製するのは難しい。

以上のような問題点に鑑み、本発明の目的とするところは、 構造上の位置精度, 寸法精度等を向上させた電子放出装置及び画像表示装置を提供することにある。

[課題を解決するための手段及び作用]

本発明の特徴とするところは、基板上に、電極間に電子放出部を有する表面伝導形電子放出素子及びその上方に絶縁層を介して変調電極を設け、かつ、該表面伝導形電子放出素子の電子放出部上方の絶縁層及び変調電極が開口した構造となっている電子放出装置(A) にある。

また、基板上に、複数の表面伝導形電子放出素子を2本の配線電極に並列接続したものを複数列設け、その上に絶縁層を介して前記配線電極列に

直交方向に変調電極を設けてマトリックス構成とし、かつ、少なくとも表面伝導形電子放出案子の電子放出部上方の絶縁層及び変調電極が開口した構造となっている電子放出装置(B) にも特徴がある。

さらには、前記電子放出装置(A) 又は(B) の電子放出側に、スペーサを介して放出電子の照射により画像を表示する画像表示部材を対向配置させた真空パネル構造の画像表示装置をも特徴とするものである。

すなわち、本発明は、要面伝導形電子放出業子と絶縁層を介した変調電極を同一基板に形成することによって、部材の位置精度及び放熱の向上と、部材の変形を小さくし、大版化を可能にした。

更に、表面伝導形電子放出素子を用いることによって、構造及び製法が少々粗い寸法、精度となっても、十分なる電子を放出する電子放出源を提供することができ、製法上容易な構造とすることができるものである。

7

いる。

第2図は、第1図で示した本発明の電子放出装置を用いた画像表示装置を示す斜視図である。 尚、説明上、フェイスプレート7、フリットガラス10、スペーサ11は、部分的に切り取って示してある。

この図において12は基板1上に平行に千鳥配置された表面伝導形電子放出素子の電極を接続する配線電極であり、かかる素子を配線電極間で並列に配置接続し、電極ギャップ3に対し配線電極ラ

〔実施例〕

以下、実施例にて本発明を具体的に詳述する。 第1~3図に、本発明の実施例を示す。

第1図は、本発明の特徴を最も良く表わす電子 放出装置を用いた画像表示装置の断面図であり、 同図において1は基板であるところの青板ガラ ス、2は基板上1に薄膜技術によって形成された 表面伝導形電子放出素子である。4はかかる素子 の電子放出材で、2μmの電極ギャップ3に配置さ れている。5は基板1上に形成された絶縁層であ り、電極ギャップ3上では開口を有している。 6 は絶縁層 5 及び基板 1 の上に薄膜で形成された 変調電極であるところのグリッドであり、電極 ギャップ3上で開口を有している。7は骨板ガラ スから成る蛍光体8とメタルバック9が表面に形 成されたフェイスプレートであり、フリットガラ ス10でスペーサ11を介して基板1と封着されバネ ルを構成する。また、表面伝導形電子放出素子 2. グリッド 6. メタルバック 9 においては、封 着パネルの外側へ、電気的な配線が取り出されて

8

イン、13は真空排気のための真空では対着が、13は真空排気のための真空が気気を対するための真空が気気を対しための真空が気気を対しための真空が気気を対しため、14は真空にするため、近点真空にするため、近点真空にすると対すると対対がある。15はメタルの高圧電子2を対するのは、16は表面伝導形配から電気信みを適います。16は表面伝導形配から電気によりのは対しために、16は表面伝導形配から電気にある。は、外部の駆動装置から電気にある。

また、第2図に示されるように、並列した表面伝導形電子放出素子2とグリッド6の列とは、各々直角に交差したマトリックス構造となるように構成されている。

すなわち、素子の配線電極12によって並列に接続された表面伝導形電子放出素子2の列に対し、 絶縁層5を介して電子放出部である電極ギャップ 3上に関口を有するグリッド6の列が直交して形成されている。ここで、グリッド6の列は、表面 伝導形電子との列に直交したひと並びの 素子を覆ったマトリックスとなっておき、 を受いバック9に高電圧を印加しておき、 を記録列に順次電圧を印加掃印した。 を記録列に順次電圧を印加掃印は出まる に導形電子放出素子2を線順次に電号電圧との は当までは、グリッド6列に任意の信号電圧とれる の加することによって、 出電子が変調され、 世光面 といてきる。 といてきる。

次に、本発明の電子放出装置及び画像表示装置の製造方法及び構造を、第3図②~②及び第2図によって具体的に説明する。

第3図は、本発明の電子放出装置、すなわち同一基板1上に形成される表面伝導形電子放出素子2及び変調電極であるグリッド6の製造工程を示す図であり、以下順に説明する。

③・先ず、清浄化した青板ガラスから成る基板1上に、ネガ型ホトレジストRD2000N-10 (日立化成社製)をスピンナーにより回転塗布、ベークした後、DeepUVコンタクトマスクアライナー

1 1

エッチング法によりパターニングして素子の配 線電極12を形成する。

① 更にこの上に、厚さ85,000人のSiO。から成る絶縁層5と、厚さ1000人のCr/厚さ20,000人のNi/厚さ1000人のCr/厚さ10,000人のAlから成るグリッド6を順次真空堆積する。

®・次に、フォトリソエッチングにより、電極 ギャップ 3 上に190 μm×34μmの長方形の開口を 設けるように、SiO₂及びCr/Ni/Cr/A2 をパター ニングして、絶縁層 5 及びグリッド 6 を形成し た。

によりホトマスク像を露光、現像、乾燥して、 約 2 μm幅の電極ギャップとなるべきホトレジス トパターン17を形成する。

そして、抵抗加熱真空蒸着法により、厚さ 1000ÅのNi/厚さ50ÅのTiを、表面伝導形電子 放出素子の両電極18用として堆積する。

®・次に、ホトレジストパターン17を有機溶剤で溶解して、Ni/Ti堆積膜をリフトオフしるでをギャップ3を有する素子電極18を形成するにでをギャップ3を有する素子でであるのでは横膜19を有するように、膜厚1000ÅのCr堆積膜19をパターニングし、その上に有機Pd(CCP4230奥野球は製)をスピンナーにより回転塗布、配置する。

②・次に、Cr堆積膜19を酸エッチャントにより ウエットエッチして取り除き、電子放出材4を パターニングする。

⑥・次に、この上に厚さ20,000ÅのÅℓ/厚さ 1000ÅのCrを真空堆積法で成腹し、フォトリソ

1 2

面積化することができる。

更に、前述において変面伝導形電子放出素子 2の電極ギャップ 3 の幅を 2 μmとしたが、寸間関度 0 して 2 μm土 1 μm程度であれば特性上何らのの間のない電子源が得られる。また、グリッド 6 のの間においても190 μm× 34μmに対し土 4 μm程度 あれば、駆動電圧が若干変動するものの十分に変調することができる。また、絶線層 5 においても調することができる。

上記各寸法範囲内であれば、実際に同様の蛍光 . 面の輝点を得ることができた。

前述の様にして作製した電子放出装置を、第2図に示すように、フェイスプレート7とスポーサ11をフリットガラス10により封着し、封着パネルとした。尚、フリットガラス10の封着は、430でにて1時間の焼成により実施したが、配線をのでにて1時間の焼成により実施したが、が12、電極ギャップ3、絶縁層5、グリッド6のようなによって剥離したり、位置ずれを生じるようなことはなかった。また、スペーサ11の

高さは4mmとした。

次に、真空排気管13より真空ポンプにて封着パネル内を真空引きし、その後、かかる状態でパネルをペークして吸着ガスを脱ガスさせた後、真空排気管13をガスパーナーにて溶着封止した。 更に、ゲッター14に通電して気体吸着材を蒸発させ、封着パネル内を高真空(約1×10-*Torr)とした。

最後に、配線電極12及びグリッド6の封着パネル外へ取り出された部分に、フレキシブルリード16を接続した。

以上の様にして、本実施例の画像表示装置は作製される。尚、表面伝導形電子放出素子の配列 ピッチは、720 μm×690 μmとした。

以上のようにして作製された画像表示装置において、 素子の配線 電極 12に並列接続した電極ギャップ 3 に対し、線順次に14 V 掃印し、グリッド 6 列へは、任意に 0 V 又は - 50 V を印加し、メタルバック 9 へは + 6 KV印加したところ、表面伝導形電子放出素子 2 の 1 案子に対し 1 画素が蛍光

1 5

形成した構造とし、あるいは、これらをマトリックス化して真空封着パネルとした画像表示装置と することによって、

- ① . 電子源及び変調電極の寸法及び位置精度を半 導体装置製造程度まで高めることができる。
- ②・パネル化のための真空封着熱過程、電子放出 による発熱等による各部材の熱変形や相対的 位置ズレが小さく、表示画像の劣化が無い。
- ③ ・発熱部である電子源や変調電極(グリッド)のような内部構造体が、基板上に直接形成され、この基板の裏面から直接ヒートシンク等により均一に高効率で大気へ放熱することができるため、各部材の熱変形の度合が小さい。
- ④・電子源や変調電極を同一基板上に形成するために、一度形成されてしまえば基本的に各部材の相対的な位置ずれがなく、大面積化時でも問題にならない。
- あ、表面伝導形電子放出素子を用いることによって、電子源の電極寸法精度が主数ミクロン程

面輝点として変調制御でき、任意の画像表示が可能であった。この時の蛍光間の輝点形状はほぼ楕円形であり、720 × 690 μmの長方形よりもやや小さい寸法であった。また、本条件により得られた放出電流量は1 画素当り約1 μΑであった。

また、本画像表示装置の全電子源を任意に駆動した場合、徐々に表面伝導形電子放出素子からの発熱により基板1の温度が上昇する。しかし、基板1の裏面に適当なヒートシンクを接着しておけば、基板1の裏面全域に渡って放熱が行われるため、基板1における温度上昇の均一化が図れ、畜熱量も非常に小さく(約40℃程度以下)することができた。

また、この時の発熱、畜熱による表面伝導形電子放出素子2やグリッド6の位置ズレ、変形は、 画像表示上全く発生していない。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明の電子放出装置及び画像表示装置によれば、同一基板上に表面伝導形電子放出素子と絶縁層を介したグリッド電極を

1 6

度と比較的粗くても良く、また、変調電極との相対的位置精度も同じく比較的相くても同様な蛍光面輝点を得ることができる。

⑤・画像表示装置においては、1画素につき1電子源が対応する構成であるために、偏向電極が不要であり、また、変調電極の位置、寸法,駆動法を変えることによって、蛍光面の螂点寸法を設計制御することができる。

というような、従来技術だけでは両立することの できない効果を得ることができた。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の電子放出装置及び画像表示 装置の断面図である。

第2図は、本発明の電子放出装置及び画像表示 装置の斜視図である。

第3図は@~⑥は、本発明の電子放出装置の製造工程図である。

第4,5,6 図は、従来例電子放出装置及び面像表示装置を示す図である。

1 … 基板

3 … 電極ギャップ 4 … 電子放出権

5,27… 絶緑層 6,22… 変調電極(グリッド)

7 ··· フェイスプレート 8,25,31 ··· 蛍光体 9 ··· メタルバック 10··· フリットガラス

11… スペーサ 12… 記線電極

13… 真空排気管 14… ゲッター 15… 高圧電極 16… フレキシブルリード

17… ホトレジストパターン 18… 表面 伝導形 電子 放出 素子

Ø

19… 堆積膜 20… ラインカソード

 23,24 … 偏向電極
 21…走査電極

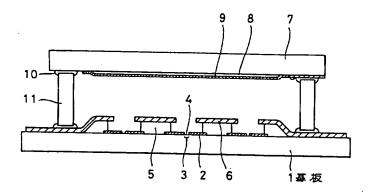
 28…極微細突起
 26…ゲート電極

 30…垂直走査電極
 29…水平走査電極

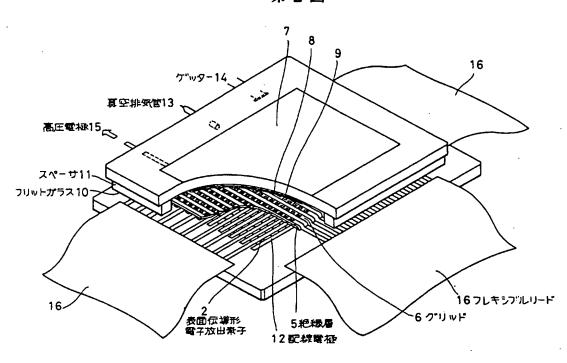
出願人 キャノン株式会社 代理人 豊 田 善 雄 〃 渡 辺 敬 介

1 9

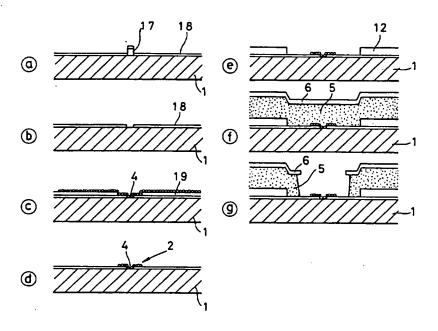
第1図



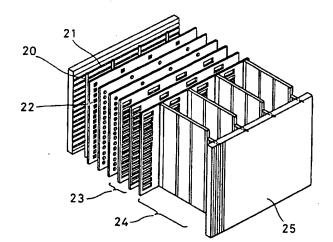
第2図



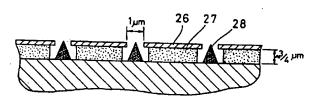
第3図



第4図



第5図



第6図

